# 19 日本国特許庁(IP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-56086

(5) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)4月1日

C 25 D 3/38

7325-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 銅メツキ浴

> 创特 昭58-162510

23出 昭58(1983)9月6日

⑫発 明 者 本 野 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 郎 社東京工場内 明 ⑫発 者 Ш 島 慶 治 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 社東京 工場内 ⑫発 明者 Щ 田 冿 治 東京都 北区神谷町 3 丁目 7 番 6 号 保土谷化学工業株式会 社東京 工場内 ⑫発 明 者 服 部 良 和 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 社東京 工場内

⑪出 願 人 保土谷化学工業株式会 社

東京都港区虎ノ門1丁目4番2号

眀

1. 発明の名称

銅メツキ浴

2.特許請求の範囲

1メッキ浴中に、下配一般式

(式中、 R1、 R2、 R3は同じかもしくは異なつてい てもよく、それぞれ、水楽、低級アルキル盐もし くは場合により最換されたアリール基を表わし、 A はアルキル僵換アミノ基、または OH基、ハロゲ ン原子を意味し、Bはハロゲン原子、OH基を表 わし、X<sup>()</sup>は陰イオンを意味する。)

で要わされるフェナシン染料と、モノまたはジス ルフイド類の1種または2種以上、およびポリエ ーテル類の1額または2種以上とを共に添加する ことを特徴とする酸性銅メツキ浴。

#### 3.発明の詳細な説明

本発明は、きわめて優れた光沢性および安面平 滑性を有し、かつ延性に富む銅鶴滑被膜を得るた めの硫酸鰯および硫酸を主成分とする酸性鋼メッ キ浴に関するものである。

光沢のある銅被膜をえるために、酸性の、特に 現在広く普及している硫酸々性の銅鑑解液に、特 定の有機化合物をごく値か抵加することが必要な ことは従来より公知の事実である。この目的に、 例えばポリエチレンクリコール、チオ尿業、およ びその誘導体、チオヒダントイン、チオカルバミ ン酸エステル、チオ燐酸エステルモノまたはジス ルフィド類およびこれら添加剤の2種以上の混合 節加などが行なわれている。しかしこれら添加剤 を使用してえられる銅皮膜の品質には問題がある。 すなわち、生成被膜はもろく、光沢も鏡面のよう な光沢を有せず、また安面平滑性も十分ではなく 今日要求される品質に適合しない。

また例えば特公報昭 4 0 - 2 1 4 0 3 号明細書 に記載のある数多くのフェナジン染料を、単独に あるいはチオ尿素などの有機硫化物とともに使用しても、良好な光沢性、炭面平滑性は得られず、 生成した被膜の性質もニッケルメッキとの密着性、 ザラを生ずるなど問題がある。

本発明者らはこのような銅酸性浴の欠点を解決 するため鋭意研究した結果、本発明を完成するに 至つたものである。すなわち、下配一般式

(式中、 Ri、 Rz、 R3は同じかもしくは異なつていてもよく、それぞれ、水素、低級アルキル基もしくは場合により置換されたアリール基を表わし、A はアルキル置換アミノ基、または OH 基、ハロゲン原子を意味し、 B はハロゲン原子、 OH 基を表わし、 X<sup>©</sup> は陰イオンを意味する。 )で表わされるフェナジン染料とモノまたはジスルフイド類の 1 種または 2 種以上、およびポリエーテル類の 1 種または 2 種以上とを共に酸性網浴に添加す

ることにより前配欠点を解決することを見い出した。

この一般式で扱わされるフェナジン染料を具体 的に例示すれば次の要-1 の通りである。

我 - 1

番号	染料
1	C <sub>z</sub> H <sub>6</sub> N OH C <sub>z</sub> H <sub>6</sub> N V <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> O
2	$C_2H_5$ $C_2H_5$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ $C_2H_6$ 化合物
5	CH <sub>3</sub> >N Cz

番号	染料	
4	H <sub>3</sub> C → N → CH <sub>3</sub> H0 → N OH 1⁄2 SO <sub>4</sub> → O	
5	H <sub>3</sub> C N CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C N CH <sub>3</sub> との N CL N C	
6	H <sub>a</sub> C C <sub>L</sub>	
7	HO N OH N OH 1/2 SO. G⊖	

番号	华 料
8	HO N OH & CA N CA & A O
9	HO NOH HOUSE
10	CH <sub>3</sub> N OH CH <sub>3</sub> N OH N 1⁄2 SO <sub>4</sub> ⊖

これら染料の製造は、例えば安-1の染料番号
-1について示せば次の通りである。

5 ーアミノー 6 ージエチルアミノー 9 ーフエニルーフエナゾニウム 確敵 塩 5 0 9 を 5 との 水に 加え、 9 5 ~ 9 8 ℃ に熱して溶解し評過する。 評液

を 1 5 ~ 2 0 ℃ に 冷 却 し、 こ の 中 に 亜 硝酸 ナ ト リ ウ ム 2 6 8 を 2 0 mm の 水 に 溶解 し た 溶 液 を 注 加 する。 こ の 後 た だ ち に 9 8 % 濃度 の 硫酸 6 6 8 8 を 注 加 する。 1 5 ~ 2 0 ℃ の 温度 で 1 時 間 か き ま ぜ て ジ ア ソ 化 を 行 ない、 次 に 温度 を 徐 々 に 上げ 9 0 ℃ で 1 時間 か き ま ぜる。 終 了 後 澱 縮 し 液 量を 半 分 に し、 室 温 ま で 冷 却 後 、 硫酸 ナ ト リ ウ ム で 塩 析 し 尹 過 乾 煥 し、 染料 番 号 — 1 6 5 8 を 得 た。

また、染料番号-2の製造について述べると次の通りである。

ブロビル) - ジスルフイド、またはビスー( 3 ーナトリウムスルホエチル) - ジスルフイドなどがあり、これらはいずれも公知である。

またもう1つの添加剤であるポリエーテル類と しては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレ ングリコールなどが難げられる。

以下本発明の特徴を明らかにするため実施例および比較例を挙げる。これらの実施例、比較例においては、本発明のメッキ浴および従来のメッキ浴を使用し、常法通り脱脂、硫酸酸洗の前処理を行ない、す180エメリーバフにより研磨した。無板にメッキを行なつた。なおメッキ方法は従来公知の方法により、また鑑解中メッキ液は空気提择により十分提供を続け、ボリエチレングリコールは平均分子量1000のものを使用した。

実施例1

硫酸銅 2009/4

硫酸 509/2

ポリエチレングリコール 0.29/4

ビスー(3ーナトリウムースルホプロビル)- 0.001*9/し* ジスルフイド さらに染料番号ー6の製造法について述べると、2.7ージメチルー3.6ージアミノーターフエニルーフエナジウム塩酸塩(サフラニンT)359を800減水に溶解し評過、評液を0~5℃に冷却し、この中に亜硝酸ナトリウム159を30減の水に溶解した液を注加する。5℃以下で1時間かきまぜてジアソ化を行ない反応終了液を電視的まませてジアソ化を行ない反応終了液を光塊酸化第2銅2水塩189、鍋片109、35%塩酸109、水100配からなる液を煮沸し無色となった液の中に注加する。この後常温で10時間かった液の中に注加する。この後常温で10時間かった液の中に注加する。この後常温で10時間かった液の中に注加する。この後常温で10時間かった液の中に注加する。この後常温で10時間かった液の中に注加する。この後常温で10時間かった。場合に

他の添加剤であるモノまたはジスルフイド類は 従来光沢剤として使用されているものがそのまま 使用でき、例えばピスー(るーナトリウムスルホ

表 一 1 中 の 染料 番 号 一 1

000258/2

浴温

2 5 °C

催洗密度

3 A/dmt

## 奥施例 2

実施例1の表-1中の染料番号-1を表-1、 染料番号-2、 0.0038/2に接えた以外は、すべて実施例1に同じである。

### 実施例 3

表一1中の染料番号一3、00038/2を使用した以外はすべて実施例1と同じである。

#### 実施例 4

硫酸鋼

2509/2

硫酸

508/2

ポリビニルアルコール

0.48/2

ピスー ( 3 ーナトリウムー

スルホエチル)—ジスルフ イド

数-1中の染料番号-4

000359/2

浴 寫

250

電流密度

1 ~ 6 A/dnt

#### 奥施例 5

	酛	鮻	銅												2 5	0 9/1	£.
	硫		酸												5	0 9/	e
	ボ	1)	ブ	, EZ	צ	ν	ン	1	IJ	3	-	n			0.	5 9/1	e.
	¥	r	カ	7	4	~	ン	ズ	Ŧ	7	Y	_	n		αo	3 9/1	2
	_	8	_	7	<b>1</b>	۶,	ン	×	r	<b>;</b>	v	酸	ታ				
	ŀ	IJ	ゥ	4													
	殺	_	1	中	Ø	染	料	番	号	_	В			G	. 0 0	5 9/1	e.
	浴		温												2	5 °C	
	Œ	流	密	度										1	~ 6	A/dn	ł
比	較	例	1														
	硫	酸	銅												2	009.	12
	硃		혡													5 O F.	12
	πť	1}	<b>x</b>	Ŧ	v	ッ	1	IJ	J	_	n					C. 2 %	r
	۲	ス	<u></u>	(	3	_	ታ	ŀ	ŋ	ø	4	_			0. 0	019,	1
	ス	n	ホ	7	17	F,	n	)		ÿ	z	n					
	フ	1	۲														

俗 傷

2 5 °C

电流密度

3 A/dm²

#### **装 - 2**

裕	光沢	农面平滑性
本発明 寒施例 1	100	100
本 発 明 実 施 例 2	100	100
本 発 明 実 施 例 3	100	90
比较例 1	5 0	3.0
比較例 2	4 0	3 0

表一2で明らかなように本発明のメッキ浴を使用すれば、従来のメッキ浴に比べ光沢および装面平滑性が非常に使れた銅電着皮膜を得ることができる。

保土谷化学工業株式会社

### 比較例 2

比較例 1 の俗にイソチオシアノプロビルスルホン酸ナトリウム 0.05 8/L を添加したもの。

浴温、電流密度は比較例1と同じである。

実施例1~5の実施結果はいずれも真鍮板上に 鏈面の如き光沢を有する銅被膜を生成し、かつ優れた平面平滑性を示した。

これらの結果を特に実施例1~3と比較例1~2 と対比させて示すと数-2の通りである。

なお銅被膜の光沢については肉眼で観察し完全 錠面光沢を100とし、炭面平滑性については、 #180エメリーバフによる目を完全に消す時を 100とした。また本発明のメッキ浴使用による 実施例1~3においては比較のため電流密度を 5 A/dnfの一定値に保つて行なつた。